(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-256358 (P2000-256358A)

(43)公開日 平成12年9月19日(2000.9.19)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 7 D 413/12		C 0 7 D 413/12	4 C 0 6 3
A 6 1 K 31/00	6 4 3	A 6 1 K 31/00	643D 4C065
			643B 4C086
31/415	601	31/415	601
	603		603
	審查請求	未請求 請求項の数3 OL	(全22頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平11-62900	(71)出願人 000006677	
		山之内製薬材	試会社
(22)出顧日	平成11年3月10日(1999.3.10)	東京都中央区	【日本橋本町2丁目3番11号
		(72)発明者 窪田 浩一	
		茨城県つく	『市御幸が丘21 山之内製薬株
		式会社内	
		(72)発明者 吉村 典子	
		茨城県つく	『市御幸が丘21 山之内製薬株
		式会社内	
		(74)代理人 100089200	
		弁理士 長井	羊 省三 (外2名)
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ピラゾール誘導体

(57)【要約】

(修正有)

ロアリール。)

【課題】 IL-2産生阻害剤、アレルギー性、炎症性、若しくは自己免疫疾患の予防若しくは治療剤の提供【解決手段】下記一般式(I)で示されるピラゾール誘導体又はその製薬学的に許容される塩を含有することを特徴とするカートウム放出依存性カルシウムチャンネル

特徴とするカトウム放出依存性カルシウムチャンネル 阻害剤を用いる B
X
(I)

(式中の記号は以下の意味を表す。

B:フェニレン又は低級アルキルで置換されていてもよい単環芳香族へテロ環の2価基、

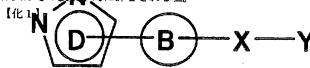
X:-NR $^{1}-CO-$, -CO-NR $^{1}-$, -NR $^{1}-S$ O2-Xit-SO $^{2}-NR$ $^{1}-$

Y:結合、-CO-、-低級アルキレン-、又は-低級 アルケニレン-、

A:-OH、-O-低級アルキル及び-Fから選択される置換基を少なくとも1つ有するフェニル、又は置換基を有していてもよい単環若しくは2乃至3環式縮合ヘテ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)で示されるピラゾール誘導体又はその製みど的に許容される塩。



(式中の記号は以下の意味を表す。

D:-低級アルキル、-低級アルケニル、-低級アルキニル、-ハロゲノ低級アルキル、-低級アルキレン-シクロアルキル、-低級アルキレン-〇-低級アルキル、-シクロアルキル、-〇-低級アルキル、-〇〇〇円、-〇〇〇-低級アルキル及び-ハロゲン原子からなる群から選択される1~3個の置換基を有していてもよいピラゾリル、

B:フェニレン、又は低級アルキルで置換されていても よい単環芳香族へテロ環の2価基、

X : -NR 1 -CO- \setminus -CO-NR 1 - \setminus -NR 1 -S O2-Xtl-SO 2 -NR 1 -

 R^1 : -H、-OH、-低級アルキル、-O-低級アルキル又は-CO-低級アルキル、

Y:結合、-CO-、-低級アルキレン-、又は-低級 アルケニレン-、

A:-OH、-O-低級アルキル及び-Fから選択される置換基を少なくとも1つ有するフェニル、又は置換基を有していてもよい単環若しくは2乃至3環式縮合ヘテロアリール、但し、Yが結合のときは、Aは、低級アルキルで置換されていてもよい、チエニル、ピロリル、イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピラジニル及びイソキノリルから選択されるヘテロアリール以外の基を示す。)

【請求項2】 請求項1記載のピラゾール誘導体又はその製薬学的に許容される塩を有効成分とする医薬。

【請求項3】 請求項1記載のピラゾール誘導体又はその製薬学的に許容される塩を有効成分とするカルシウム 放出依存性カルシウムチャンネル阻害剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医薬、殊にカルシウム 放出依存性カルシウムチャンネルの関与する炎症性疾 患、アレルギー性疾患等の予防又は治療に有用な、カル シウム放出依存性カルシウムチャンネル阻害剤に関す る。

[0002]

【従来の技術】古くから、各種細胞活性化における細胞内伝達機序としてカルシウムイオン(Ca^{2+})の重要性が知られている。炎症細胞も例外に漏れず細胞内 Ca^{2+} は重要な調節因子として機能している。しかしながら、従来 Ca^{2+} 拮抗剤として知られているnifedipine等の膜電位依存性 Ca^{2+} チャンネル(以下VOCCと略記す

る) 阻害薬は炎症細胞活性化に対して抑制作用を示さ ず、炎症細胞にはVOCC以外のCa²⁺流入機序が存在 することが示唆されていた。Hothらは肥満細胞やリ ンパ球において、Ca²⁺ストア枯渇によって惹起される $\frac{2+}{C}$ 選択的な細胞外からのC a^2+ 流入機序すなわち カル シウム放出依存性なようウムチャンネル (C2+ rel ease activated Ca2+ channel:以下CRACCと略記 する;カルシウムストア依存性カルシウムチャンネル(s tore-dependent C2+ channel)とも呼ばれる) が存在す ることを報告している。さらに、肥満細胞やリンパ球は 膜電位には非感受性である事も報告している (Pflugers Arch., 430, p315-22 (1995))。 CRACCは肥満細 胞、リンパ球、アストロサイト (J. Biol. Chem., 270, p29-32 (1995)) 等、殆どすべての炎症性細胞に存在す ることが知られていおり、サイトカイン産生および脂質 メディエーター遊離等に深く関与している事が分かって いる (J. Immunol., 155, p285-96 (1995)及び Br. J. P harmacol., 144, p598-601 (1995))

【0003】近年になって、慢性関節炎リウマチ治療剤であるテニダップ(tenidap)の作用機序の一つにCRACC阻害活性がある事が明らかにされたことから(Cell Calcium 14, pl-16 (1993))、CRACC阻害薬は慢性関節リウマチ等の慢性炎症疾患に対して臨床的有用性を示す可能性がある。また、CRACCは内皮細胞(Am. J. Physiol., 269, C733-8 (1995))及び上皮細胞(J. Biol. Chem., 270, pl69-75 (1995))にも存在することが知られている。内皮細胞がラジカル障害を受ける際に持続的カルシウム流入が関与している事が報告されており(Am. J. Physiol., 261, C889-896 (1991))、CRACC阻害薬が内皮細胞の関与する組織障害に対する保護作用を有することが示唆されている。

【0004】更に、カルシウム流入阻害が細胞増殖の抑 制作用を有すること及びインターロイキン2 (I L-2) の産生を抑制することも報告されており (Br. J. P. harmmacol., 133, p861-8 (1994)) 、CRACC阻害薬 は悪性腫瘍等の増殖性あるいは進行性の疾患や、自己免 疫疾患の予防・治療剤として有用であり、また移植時の 拒絶反応の抑制剤としても有用である。一方、平滑筋細 胞や神経細胞に代表される興奮性細胞はVOCCで細胞 内カルシウム調節が行われ、CRACCは関与しないこ とが知られている。従って、VOCCに対してCRAC C選択性を有するカルシウムチャンネル阻害剤は、血管 平滑筋や中枢神経に好ましくない作用を示さない、各種 炎症性疾患、アレルギー性疾患、組織損傷、増殖性疾患 等の予防又は治療に有用な薬剤となることが期待されて いる。近年CRACC阻害作用を有する化合物がいくつ か報告されており、例えば、ドイツ公開4404249 号公報にシクロアルキル-ピペラジニルエタノール誘導 体が、WO94/00435号公報には2-(3,4-ジヒド ロ-1-イソキノリル)アセタミド誘導体が開示されてい

る。また、文献(J. Pharm. Exp. Ther., 257, p967-971 (1991)) には、5-アミノ-1-[[3,5-ジクロロ-4-(4-クロロベンゾイル)フェニル]メチル]-1H-1, 2, 3-トリアゾロ-4-カルボキサミドがCRACC阻害作用を有することが開示されている。

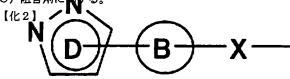
[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来報告されているCRACC阻害作用を有する化合物の選択性に関しては何等言及されておらず、VOCCに対するCRACC選択性が確認されている化合物は、まだ報告されていない。従って、各種炎症性疾患、アレルギー性疾患、組織損傷、増殖性疾患等の予防又は治療に有用な、効果の優れるCRACC阻害剤、特に、VOCCに対してCRACC選択性の高い薬剤の創製が切望されている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、先にCRACC阻害作用を有する化合物の探索を行い、従来既知のCRACC阻害剤とは全く構造を異にするピラゾール誘導体が優れたCRACC阻害作用を有し、またVOCCに対するCRACC選択性も良好であることを見出し出願を行った(PCT出願番号 JP98/04583)。 本発明者等は、更にこのピラゾール誘導体に各種置換基(下記一般式中、-Y-Aで示される基)を導入し、そのCRACC阻害作用の検討を行ったところ、下記一般式(I)で示される化合物が、より優れたCRACC阻害作用を有することを見出し、本発明を完成した。

【0007】即ち本発明は、下記一般式(I)で示される新規なピラゾール誘導体又はその製薬学的に許容される塩、並びにこれらを有効成分として含む医薬、殊にカルシウム放出依存性カルシウムチャンネル(CRACC)阻害剤に関する。



(式中の記号は以下の意味を表す。

D:-低級アルキル、-低級アルケニル、-低級アルキニル、-ハロゲノ低級アルキル、-低級アルキレン-シクロアルキル、-低級アルキレン-O-低級アルキル、-シクロアルキル、-O-低級アルキル、-COOH、-COO-低級アルキル及び-ハロゲン原子からなる群から選択される1~3個の置換基を有していてもよいピラゾリル、

B:フェニレン、又は低級アルキルで置換されていても よい単環芳香族へテロ環の2価基、

X : -NR 1 -CO-, -CO-NR 1 -, -NR 1 -S O2-XIZ-SO 2 -NR 1 -

R¹:-H、-OH、-低級アルキル、-O-低級アル

キル又は-CO-低級アルキル、

Y:結合、-CO-、-低級アルキレン-、又は-低級 アルケニレン-、

A:-OH、-O-低級アルキル及び-Fから選択される置換基を少なくとも1つ有するフェニル、又は置換基を有していてもよい単環若しくは2万至3環式縮合ヘテロアリール、但し、Yが結合のときは、Aは、低級アルキルで置換されていてもよい、チエニル、ピロリル、イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピラジニル及びイソキノリルから選択されるヘテロアリール以外の基を示す。以下同様。)

[8000]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 なお、本願明細書中において、「低級アルキル」を「-Alk」、「低級アルキレン」を「-Alk-」、「ハ ロゲン原子」を「-Hall」と略記する。本明細書中 「低級」とは、特に断らない限り、炭素数1乃至6個を 有する直鎖又は分岐状の炭素鎖を意味する。「低級アル キル」としてはメチル、エチル、プロピル等が、「低級 アルケニル」としてはビニル、1-プロペニル、1,2 -ジメチル-1-プロペニル等が、また「低級アルキニ ル」としてはエチニル等が好ましい。また、「低級アル キレン」としては、メチレン、エチレンが好ましい。 「ハロゲン原子」としては、I、Br、F及びClであ る。「ハロゲノ低級アルキル」としては、1以上のハロ ゲン原子で置換された低級アルキルであり、特に好まし くはトリフルオロメチルである。「アリール」として は、炭素数6乃至14個のアリール基であり、好ましく はフェニル及びナフチルである。「シクロアルキル」と しては、炭素数3乃至8個のシクロアルキルであり、好 ましくはシクロプロピル及びシクロヘキシルである。 【0009】「フェニレン」としては、好ましくは1, 4-フェニレンである。「単環芳香族へテロ環の2価 基」としては、N, S及びO原子から選択されるヘテロ 原子を1乃至4個含有する5乃至6員単環芳香族ヘテロ 疑の2価**点**であり、好**ま** は、フラン-2, 5-ジイル、チオフェン-2, 5-ジール、チアゾール-2, 5 -ジイル、ビリジン-2, 5-ジイル及びピリミジン-2, 5-ジイルである。「単環若しくは2乃至3環式縮 合ヘテロアリール」としては、ヘテロ原子としてO、S 又はN原子を1乃至5個包含する5乃至7員単環若しく は2乃至3環式縮合環へテロアリールである。好ましく は、チエニル、フリル、ピロリル、イミダゾリル、ピラ ゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、 イソキサゾリル、テトラゾリル、トリアゾリル、チアジ アゾリル、ピリジル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリ ダジニル、ピラニル、インドリル、イソインドリル、ベ ンゾフラニル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチエニル、 ベンゾトリアゾリル、ベンズチアジアゾリル、ベンゾオ キサジアゾリル、ベンゾジオキソラニル、イソキノリ

ル、キノリル、キノキサニル、フタラジニル、キナゾリニル、ナフチリジニル、シンノリニル、クロメニル、イミダゾ[1, 2-a]ピリジル、ピラジノ [2, 3-d] ピリダジニル、4H-イミダゾ [4, 5-d] チアゾリル、ピロロ [2, 3-b] ピリジルである。これらの基は部分的に水素化されていてもよく、部分水素化された基としては、好ましくは、ピロリン、イミダゾリン、ピラゾリン、ジヒドロピリジル、デトラヒドロピリジル、ジヒドロピリミジニル、ジヒドロピリダジニル、インドリニル、テトラヒドロキノリル、ジヒドロキノキサリニル、2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H-1, 4-ベンゾジアゼピニル、1, 4-ジヒドロ-2H-3, 1-ベンゾオキサジニル、4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾフラニル等が挙げられる。

【0010】これらの、ヘテロアリールは、任意の置換 基を1乃至5個有していてもよく、この置換基として は、好ましくは、-Alk、-低級アルケニル、-低級 アルキニル、-Hal、-NR-Alk-NR'R" **(ここでR、R'、R"はそれぞれ-H又は-Alkを** 意味する。以下同様。)、-NR-(-Alkで置換さ れていてもよい含窒素飽和環)、-NR-Alk-(-Alkで置換されていてもよい含窒素飽和環)、-NR - (-NR'R"で置換されていてもよいシクロアルキ /レ)、-NR'R"、-NO 2、-CN、-OH、-O -A 1 k, -O-CO-A 1 k, -SH, -S-A 1 k = 0, -COOH, -COO-Alk, -CO-Alk, -CHO, -CO-NR' R", -SO-Al k, -SO 2-A1k, -SO 2-NR' R", - (-A 1 k で置換されていてもよい含窒素飽和環)、-置換基 を有していてもよいアリール、-O-置換基を有してい てもよいアリール、-置換基を有していてもよい単環へ テロアリール、-O-置換基を有していてもよい単環へ テロアリール、- (-NR'R"で置換されていてもよ いシクロアルキル)、-O-シクロアルキル、-ハロゲ ノ低級アルキル、-O-ハロゲノ低級アルキル、-A 1 k-NR'R"、-Alk-(-Alkで置換されてい てもよい含窒素飽和環)、-Alk-OHからなる群か ら選択される置換基である。

【0011】ここで、「含窒素飽和環」としては、環原子としてN原子を1乃至2個包含し、更にO若しくはS原子を1個含んでいてもよい5乃至8員含窒素飽和ヘテロ環であり、部分的に不飽和結合を含んでいてもよく、或いはベンゼン環と縮合していてもよい。好ましくは、ピロリジニル、イミダゾリジニル、ピラゾリジニル、ピルジル、ピペラジニル、ホモピペラジニル、モルホリニル、ペルヒドロ-1、4-チアジニル、テトラヒドロピリジル、1、2、3、4-テトラヒドロイソキノリルである。「単環ヘテロアリール」としては、前記「単環若しくは2乃至3環式縮合ヘテロアリール」中の単環ヘテロアリールが挙げられる。また、「置換基を有してい

てもよいアリール」、「置換基を有していてもよい単環 ヘテロアリール」における置換基としては、-Alk、 -Hal、-NR'R"、-ハロゲノ低級アルキル、-NO2, -CN, -OH, -O-Alk, -SH, -S -Alk, -COOH, -COO-Alk, -CO-A 1 k 等が挙げられる。「-OH、-O-低級アルキル及 び-Fから選択される置換基を少なくとも1つ有するフ エニル」は、これらの置換基を少なくとも1つ有し、更 に、前記「置換基を有していてもよいアリール」と同様 の置換基を1~4個有していてもよい。また、Yが結合 のとき、XとAは直接結合する。本発明の一般式(I) の好ましい化合物としては、Dのピラゾリル基が、1H -ピラゾール-5-イル、1H-ピラゾール-3-イル 若しくは1H-ピラゾール-1-イルであり、更に好ま しくは、1~2個のトリフルオロメチル基で置換された ピラゾリル、特に3,5-ビス(トリフルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イルであるピラゾール誘導体 又はその製薬学的に許容される塩である。また、Bとし ては1, 4-フェニレンが、Xとしては-NHCO-が、Yとしては結合が特に好ましい。本発明の置換基の 種類によっては、幾何異性体や互変異性体が存在する場 合があるが、本発明にはこれらの異性体の分離したも の、あるいは混合物が包含される。また、本発明化合物 は、不斉炭素原子を有する場合があり、これに基づく (R)体、(S)体の光学異性体が存在しうる。本発明 はこれらの光学異性体の混合物や単離されたものを全て 包含する。

【0012】本発明化合物(I)は、酸付加塩又は置換基の種類によっては塩基との塩を形成する場合もある。かかる塩としては、製薬学的に許容される塩であり、好ましくは、塩酸、臭化水素酸、酢酸、プロピオン酸酸、外の酸、リン酸等の無機酸、酢酸、プロピオン酸、水の酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマール酸、メタンスルが、酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、メタンスルボン酸、ガルタミン酸、乳酸、エタンスルボン酸、アスパラギン酸、グルタミン酸等の有機酸との酸付加塩、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム等の金属を含む無機塩基、メチルアミン、エチルアミン、エタノールアミン、リジン、オルニチン等の有機塩基との塩やアンモミン、リジン、オルニチン等の有機塩基との塩やアンモニウム塩等が挙げられる。さらに、本発明は、本発明化合物(I)及びその塩の各種の水和物や容媒和物及び結晶多形の物質をも包含する。

【0013】(製造法)本発明化合物及びその製薬学的に許容される塩は、その基本骨格あるいは置換基の種類に基づく特徴を利用し、種々の公知の合成法を適用して製造することができる。その際、官能基の種類によっては、当該官能基を原料ないし中間体の段階で適当な保護基、すなわち容易に当該官能基に転化可能な基に置き換えておくことが製造技術上効果的な場合がある。しかるのち、必要に応じて保護基を除去し、所望の化合物を得

ることができる。このような官能基としては例えば水酸 基やカルボキシル基等を強いことができ、それらの保 護基としては例えばグ**ハーン Cicke og e) 及び対外R** ツ (Wuts) 著、「Protective Groups in Organic Ynthesis」、第2版に記載の保護基を挙げることがで

(1-2)

(1-5)

【0015】この製法は、前記反応式に示すように、一 般式(II)又は(V)で表されるアミン誘導体と一般 式(111)又は(1V)で表されるカルボン酸誘導体 とをアミド化反応に付すことによって、本発明化合物 (I-1) 又は (I-2) を得る方法である。この第1 製法において用いることのできるカルボン酸誘導体(I II) 又は(IV) は、遊離カルボン酸又はその反応性 誘導体であり、反応性誘導体としては、例えば、酸クロ リド、酸プロミド等の酸ハライド:酸アジド:メタノー ル、エタノール、ベンジルアルコール、置換していても よいフェノール、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール、 N-ヒドロキシスクシンイミド等を用いて調製できる活 性エステル;対称酸無水物;アルキル炭酸、p-トルエ ンスルホン酸等との混合酸無水物等が挙げられる。これ らの反応性誘導体は市販のものを用いるか、又は常法に より製造することができる。遊離カルボン酸を反応され る場合には、反応の際に、N, N'-ジシクロヘキシル カルボジイミド (DCC)、1-(3-ジメテルアミノ プロピル) -3-エチルカルボジイミド (WSCD)、 O-ベンゾトリアゾール-1-イル-!♥ N. N',

ート (HBTU) 等の縮合剤の存在下に反応させることが好ましい。場合によっては、N-ヒドロキシスクシンイミド (HONSu)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール (HOBt) 等の添加剤を加えてもよい。これらのアミド化反応は常法により行うことができる。

【0016】反応は一般式(II)又は(V)で表されるアミン誘導体と一般式(II)又は(IV)で表されるカルボン酸誘導体とを等モルあるいは一方を過剰量用いて、反応に不活性な有機溶媒、例えばピリジン、テトラドロフラン(THF)、ジオキサン、エーテル、ベンゼン、トルエン、ジクロロホルム、N,N-ジメチルロエタン(DCE)、クロロホルム、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、酢酸エチル、アセトニトリル等の溶媒中にて行われる。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応性誘導体の種類によって適宜選択される。反応を促進させる上で有利な場合がある。ピリジンは溶媒を兼ねることもできる。

(式中、Ra及びRbはH又はAlkを示す。) 本製法は、一般式 (VI) で表される化合物のケトンに 隣接する炭素原子をトリフルオロアセチル化した後、ヒ ドラジン誘導体と反応させて環化することによって本発 明化合物 (I-3) を得る方法である。第1工程のトリ フルオロアセチル化は、ナトリウムメトキシド、ナトリ ウムエトキシド、アルカリ金瓜へキサメチルジシラジ ド、アルカリ金瓜ヒドリド、アルキルリチウム、トリエ チルアミン等の塩基の存在下、トリフルオロアセチル化 剤 (例えば、エチル トリフルオロアセタート、無木ト リフルオコ酢酸等)を、メタノール、エタノール、1, 3-ジメチルイミダグリジン-2-オン (DMI)、T

HF、DMF等の溶媒中、-78℃から加熱還流下で反応させることにより行うことができる。第2工程の環化反応は、第1工程で得た化合物とヒドラジン誘導体を、酢酸、塩酸等の酸、或いはチタニウム(IV)イソプロポシキド、チタニウム(IV)クロリド、ポロントリフルオリド-ジエチルエーテル錯体等のルイス酸の存在下、又は非存在下で、メタノール、エタノール等の溶媒中、或いは無溶媒で反応させることにより行うことができる。この反応は、冷却下乃至加熱還流下で行うことができる。

【0018】 Xが-SO2-NR¹-若しくは-NR¹-SO2-である本願化合物は、カルボン酸誘導体に代え て、スルホン酸誘導体を用いる以外は前記第1製法と同様にして製造することができる。Xのアミノ基若しくはアミド基の窒素原子のN-アルキル化、並びに、環窒素原子のN-アルキル化は、常法のN-アルキル化、例えば、アミン誘導体と、ハロゲン原子又は有機スルホン残基等の常用の脱離基を有するアルキル化合物とを、炭酸カリウム、トリエチルアミン、ナトリウムヒドリド等の塩基の存在下、又は非存在下で、DMF、アセトン、2-ブタノン、アセトニトリル等の不活性溶媒中、又は無溶媒で、冷却下乃至還流下で反応させることによって行うことができる。また、その他各環への置換基の導入、基の修飾並びに保護基の除去等は常法により行うことができる。

【0019】(原料化合物の製法)上記製造法の原料化合物は、市販されているか、当業者に公知の方法で容易に合成することができる。例えば、本発明化合物の原料化合物の一部はPCT出願(JP98/04583)にその製造法とともに記載されており、その他の原料化合物も同様の製造法により製造することができる。

【0020】上記各製法により得られた反応生成物は、遊離化合物、その塩、水和物あるいは各種の溶媒和物として単雕され精製される。塩は通常の造塩反応に付すことにより製造でぎる。単離、精製は、抽出、濃縮、留去、結晶化、濾過、再結晶、各種クロマトグラフィー等通常の化学操作を適用して行われる。各種異性体は異性体間の物理化学的な差を利用して常法により単離できる。例えば、光学異性体は一般的なラセミ分割法、例えば分別結晶化又はクロマトグラフィー等により分離できる。また、光学異性体は、適当な光学活性な原料化合物より合成することもできる。

[0021]

【発明の効果】本発明化合物は医薬組成物の活性成分として有用である。特にCRACC阻害作用及びIL-2 産生抑制作用を有しており、CRACC阻害剤又はIL-2 産生阻害剤として有用である。特に、CRACCやIL-2 産生四関与するアレルギー性、炎症性若しくは自己免疫疾患の予防治療剤として有用である。ここで、アレルギー性、炎症性若しくは自己免疫疾患としては、気管支喘息、乾癬、アトピー性皮膚炎を含むアトピー性疾患、クローン病を含む炎症性大腸疾患、消化性潰瘍、腎炎、肝炎、膵炎、膠原病、関節リウマチ、変形性関節炎、移植時の拒絶反応等、CRACC若しくはIL-2 産生が関与する各種疾患が包含される。

【0022】一方、CRACC阻害剤は細胞増殖に対する抑制作用を有することから、悪性腫瘍、動脈硬化、多臓器硬化症、各種線維症および火傷におけるケロイド等といった増殖性あるいは進行性の疾患の予防又は治療に有用である。また、CRACC阻害剤は肥満細胞、炎症性細胞あるいはアストロサイトといった末梢あるいは中枢組織において炎症反応に関与する細胞の活性化を抑制

することより、虚血再灌流傷害、頭部外傷、脳梗塞およ び心筋梗塞といった組織傷害に対する保護作用も期待さ れる。

【0023】以下、本発明化合物の薬理作用を証明するための試験及び結果を示す。

(1) CRACC阻害作用

カルシウム指示蛍光色素 f u r a - 2 (1 μ M) をロードしたJurkat細胞 (6×10⁶/ml) 懸濁液100 μ l を各ウエル中に分注した96ウエル・マイクロプレートを用意した。カルシウムポンプ阻害剤(サプシガルギン)刺激細胞内カルシウム濃度上昇は、最終濃度の2倍濃度の被験薬ならびに2μ M サプシガルギン(最終濃度、1μ M)を含むハンクス平衡塩溶液100μlを各ウエルに添加することで惹起し,添加30分後に励起波長340 n m/500 n mによって得られた2つの蛍光強度より蛍光強度比(R)を算出した。この蛍光強度比算出時には,事前に細胞の存在しない系を用い同様の方法で被験薬自身の自家蛍光を測定し,自家蛍光によるfura-2蛍光に対する影響を補正した。

【0024】細胞内カルシウム濃度は 25μ Mイオノマイシン刺激によって得られた最大反応蛍光強度比(Rmax)、 5μ Mイオノマイシン+1 mM EGTA刺激によって得られた最小反応蛍光強度比(Rmin)、励起波長 380n m励起時のカルシウム結合色素の蛍光効率(Sb2)ならび励起波長 380n m励起時のカルシウム解離色素の蛍光効率(Sf2)により計算式より求めた。

計算式:細胞内カルシウム濃度 (nM) = 224×[(R-Rmin)/(Rmax-R)]×[Sf2/Sb2] 求められた各濃度被験薬存在下の細胞内カルシウム濃度ならびに溶媒単独により求められた対照群の細胞内カルシウム濃度より,各濃度被験薬による細胞内へのカルシウム流入阻害(CRACC阻害)率を求め50%のCRACC阻害を示す濃度(IC50値)を算出した。本発明化合物は良好なCRACC阻害活性を有しており、好ましい化合物においては、1μM以下のIC50値を有していた。

【0025】(2) VOC C阻害作用に対する選択性カルシウム指示蛍光色素 f u r a - 2 (1 μ M)をロードした PC 12-h5ラット神経芽細胞 (2×10⁶/ml) 懸濁液 100 μ lを各ウエル中に分注した96ウエル・マイクロプレートを用意する。高濃度塩化カリウム刺激細胞内カルシウム濃度上昇は、最終濃度の2倍濃度の被験薬ならびに100mM KCl(最終濃度,50 mM)を含むハンクス平衡塩溶液 100 μ lを各ウエルに添加することで惹起し、添加20分後に励起波長340nm/500nmによって得られる2つの蛍光強度より蛍光強度比

(R) を算出する。この蛍光強度比算出時には、事前に

細胞の存在しない系を用い同様の方法で被験薬自身の自家蛍光を測定し、自家蛍光によるfura-2蛍光に対する影響を補正する。前記CRACC阻害作用と同様にして、VOCC阻害作用のIC50値を算出し、CRACC阻害作用と比較する。

(3) I L-2 産生阻害作用

Jurkat細胞を用いて、S. Clare Chung等, Br. J. Phar macol., 113:861-868(1994)記載の方法に従って、IL-2産生阻害活性を試験し、その I C50値を求めた。本発明の好ましい化合物の I C50値は、0. $1~\mu$ M以下であった。

【0026】本発明化合物(I) 又はこれらの製薬学的に許容される塩を有効成分とする医薬は、一般式(I) 又はこれらの製薬学的に許容される塩の1種又は2種以上と、通常製剤化に用いられる、薬剤用担体、賦形剤、その他添加剤を用いて、通常使用されている方法によって調製することができる。投与は錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、液剤、吸入剤等による経口投与、又は、静注、筋注等の注射剤、坐剤、点眼剤、眼軟膏、経皮用液剤、軟膏剤、経皮用貼付剤、経粘膜液剤、経粘膜貼付剤等による非経口投与のいずれの形態であってもよい。

【0027】本発明による経口投与のための固体組成物 としては、錠剤、散剤、顆粒剤等が用いられる。このよ うな固体組成物においては、ひとつ又はそれ以上の活性 物質が、少なくともひとつの不活性な希釈剤、例えば乳 糖、マンニトール、ブドウ糖、ヒドロキシプロピルセル ロース、微結晶セルロース、デンプン、ポリビニルピロ リドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムと混合され る。組成物は、常法に従って、不活性な希釈剤以外の添 加剤、例えばステアリン酸マグネシウムのような潤滑剤 や繊維素グリコール酸カルシウムのような崩壊剤、ラク トースのような安定化剤、グルタミン酸又はアスパラギ ン酸のような溶解補助剤を含有していてもよい。錠剤又 は丸剤は必要によりショ糖、ゼラチン、ヒドロキシプロ ピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース フタレートなどの糖衣又は胃溶性若しくは腸溶性物質の フィルムで被膜してもよい。

【0028】経口投与のための液体組成物は、薬剤的に許容される乳濁剤、溶液剤、懸濁剤、シロップ剤、エリキシル剤等を含み、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば精製水、エタノールを含む。この組成物は不活性な希釈剤以外に湿潤剤、懸濁剤のような補助剤、甘味剤、風味剤、芳香剤、防腐剤を含有していてもよい。非経口投与のための注射剤としては、無菌の水性又は非水性の溶液剤、懸濁剤としては、例えば注射用蒸留水及び生理食塩液が含まれる。非水溶性の溶液剤、懸濁剤としては、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブ油のような植物油、エタノールのようなアルコ

ール類、ポリソルベート80(商品名)等がある。この ような組成物は、さらに防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散 剤, 安定化剤(例えば, ラクトース), 溶解補助剤(例 えば、グルタミン酸、アスパラギン酸)のような補助剤 を含んでもよい。これらは例えばバクテリア保留フィル ターを通す濾過、殺菌剤の配合又は照射によって無菌化 される。これらはまた無菌の固体組成物を製造し、使用 前に無菌水又は無菌の注射用溶媒に溶解して使用するこ ともできる。経鼻剤等の経粘膜剤としては固体、液体、 半固体状のものであり、自体公知の方法に従って製造す ることができる。例えば公知のpH調整剤、防腐剤、増 粘剤や賦形剤が適宜添加され、固体、液体若しくは半固 体状に成形される。経鼻剤は通常のスプレー器具、点鼻 容器、チューブ、鼻腔内挿入具等を用いて投与される。 通常経口投与の場合、1日の投与量は、体重当たり約 0.001から50mg/kg、好ましくは0.01~ 20mg/kgが適当であり、これを1回であるいは2 乃至4回に分けて投与する。静脈投与される場合は、1 日の投与量は、体重当たり約0.001から10mg/ kgが適当で、1日1回乃至複数に分けて投与する。経 鼻投与の場合は1日の投与量は、体重当たり約0.00 1から50mg/kgが適当で、1日1回乃至複数に分 けて投与する。投与量は症状、年令、性別等を考慮して 個々の場合に応じて適宜決定される。

[0029]

【実施例】以下,実施例に基づき本発明を更に詳細に説明する。本発明化合物は下記実施例に記載の化合物に限定されるものではない。

実施例1

4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]アニリン(15mg)とジクロロメタン(0.5ml)の混合物に、2,1,3-ベンゾオキサジアゾール-5-カルボニルクロリド(11mg)とトリエチルアミン(8mg)を順次加え、室温で8時間30分攪拌した。反応液にジクロロメタンを加えた後、1規定水酸化ナトリウム水溶液、1規定塩酸、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮して、4'-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]-2,1,3-ベンゾオキサジアゾール-5-カルボキサニリドを得た。

実施例2

4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル] アニリン (7 mg) とピリジン (1 ml) の混合物に、チオフェン-2-カルボニルクロリド (1 1 mg) を加え、室温で終夜攪拌した。反応液にジクロロメタンを加えた後、1規定水酸化ナトリウム水溶液で洗浄した。Whatman社製PTFEフィルターチューブを用いて有機層を濾過した後、濾液を減圧下で濃縮して、4'-[3, 5-ビス (トリフルオロ

メチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] チオフェン-2-カルボキサニリドを得た。

【0030】実施例3

3, 5-ジメチルイソキサゾール-4-カルボン酸 (1.35g) とジクロロメタン (15ml) の混合物 に、オキザリルクロリド (O. 92ml) 及びDMF (0.001ml)を順次加え、室温で4時間30分攪 拌した。反応液を減圧下で濃縮して得られた残渣にトル エン (5 m l) を加えた後、減圧下で濃縮した。得られ た残渣を、4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1H-ピラゾール-1-イル] アニリン (2.02 g)、トリエチルアミン(1.5ml)、及びジクロロ メタン(20m1)の混合物に、氷冷下で加え、室温で 2時間攪拌した。反応液にトリエチルアミン(0.95 ml)を加えた後、室温で終夜攪拌した。反応液を氷冷 し、3時間室温で攪拌した3,5-ジメチルイソキサゾ ール-4-カルボン酸(386mg)、オキザリルクロ リド(0.22m1)、ジクロロメタン(4m1)及び DMF (0.001ml) の混合物を加えた後、室温で 4日間攪拌した。反応液にトリエチルアミン(0.95 ml)を加えた後、さらに室温で終夜攪拌した。反応液 に酢酸エチル(200ml)を加え、水、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層 を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮し た。得られた固体をエタノールと水の混合溶媒から再結 晶して、3,5-ジメチル-4'-[3,5-ビス(ト リフルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] イ ソキサゾール-4-カルボキサニリド (2. 14g) を 微褐色粉状晶として得た。

実施例4

5-フルオロインドール-2-カルボン酸(11mg)、ピリジン(0.007ml)、DMF(0.0005ml)及びTHF(0.2ml)の混合物に、氷冷下、チオニルクロリド(0.005ml)を加え、室温で30分間攪拌した。反応液に4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]アニリン(15mg)のピリジン(0.2ml)溶液を加え、室温で5時間攪拌した。反応液に酢酸エチルを加えた後、1規定水酸化ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮して、5-フルオロ-4'-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]-1H-インドール-2-カルボキサニリドを得た。

【0031】実施例5

4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] アニリン (2.00g) と酢酸エチル (20ml) の混合物に、氷冷下、イソニコチン酸 (1.17g) とWSCD塩酸塩 (1.82g) を順次加え、室温で2時間攪拌した。反応液に酢酸エチル (1

Oml)を加え、室温で終夜攪拌した。反応液にTHF (10ml)を加え、室温で5時間30分攪拌した後、 イソニコチン酸 (0.50g)とWSCD塩酸塩 (0. 78g)を加え、さらに室温で2日間攪拌した。反応液 にHOB t (0. 28g) を加え、40℃で5時間30 分攪拌した後、イソニコチン酸(1.67g)とWSC D塩酸塩(2.60g)を加え、さらに室温で3日間攪 拌した。反応液に水 (100ml) を加え、生成物を酢 酸エチルで抽出した。抽出液を水、飽和炭酸水素ナトリ ウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を無水硫 酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。得ら れた残渣を酢酸エチル(30ml)に溶解し、4規定塩 酸-酢酸エチル溶液 (5 m l) を加えた後、減圧下で濃 縮した。得られた固体をエタノールとアセトニトリルの 混合溶媒から再結晶して、4'-[3, 5-ビス(トリ フルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] イソ ニコチンアニリド塩酸塩 (1.94g) を黄色粉状晶と して得た。

【0032】実施例6

4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1H-ピ ラゾール-1-イル] アニリン (2.00g)、2-ク ロロ-4-メチルニコチン酸 (1. 20g) 及びDMF (20ml) の混合物に、氷冷下、WSCD塩酸塩 (1.43g)を加え、室温で20時間攪拌した。反応 液に、氷冷下、WSCD塩酸塩 (0.72g) を加え、 室温で4時間攪拌した後、氷冷下、2-クロロ-4-メ チルニコチン酸(O.30g)を加え、さらに室温で1 日間攪拌した。反応液に、氷冷下、WSCD塩酸塩 (0.72g)を加え、室温で1日間攪拌した後、WS CD塩酸塩(1.43g)、HOBt(1.10g)及 び2-クロロ-4-メチルニコチン酸(1.20g)を 加え、さらに室温で3日間攪拌した。反応液に水(10 0ml)を加え、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出 液を水、1規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄し、有 機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃 縮した。得られた残渣を2度のシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(1回目溶出液;n-ヘキサン:酢酸エチ ル=4:1、2回目溶出液;ジクロロメタン:アセトン =10:1)で精製した後、エタノールと水の混合溶媒 から再結晶して、2-クロロ-4-メチル-4'-[3, 5-ピス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾ ール-1-イル] ニコチンアニリド塩酸塩 (O. 75 g)を無色粉状晶として得た。

【0033】実施例7

4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] アニリン (2.00g)、3-クロロチオフェン-2-カルボン酸 (1.10g) 及びDMF (20ml) の混合物に、氷冷下、WSCD塩酸塩(1.43g) 及びHOBt(1.10g) を順次加え、室温で20時間攪拌した。反応液に、氷冷下、WS

CD塩酸塩(0.72g)を加え、室温で4時間攪拌した後、氷冷下、3-クロロチオフェン-2-カルボン酸(0.33g)を加え、さらに室温で1日間攪拌した。反応液に水(100ml)を加え、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、1規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製した後、エタノールと水の混合溶媒から2回再結晶して、3-クロロ-4'-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]チオフェン-2-カルボキサニリド(1.78g)を無色針状晶として得た。

実施例8

4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1 H-ピラゾール-1-イル] アニリン (15 mg)、5-メチルチオフェン-2-カルボン酸 (9 mg) 及びピリジン (0.3 ml) の混合物に、-20℃で、オキシ塩化リン (0.006 ml)を加え、-20℃で1時間費拌した。反応液を氷水に注ぎ、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、1規定水酸化ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮して、5-メチル-4'-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル)-1 H-ピラゾール-1-イル] チオフェン-2-カルボキサニリドを得た。

【0034】実施例9

5-メチル-2-トリフルオロメチルフラン-3-カル ボン酸 (1.58g)、トリエチルアミン (1.4m 1)及びDMF(20ml)の混合物に、HBTU (3.34g)を加え、室温で30分間攪拌した。反応 液に4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-1H -ピラゾール-1-イル] アニリン (2.00g) を加 え、室温で4日間攪拌した後、反応液に水(150m 1)を加え、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を 水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次 洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、 減圧下で濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフィー (溶出液; n-ヘキサン:酢酸エチル = 4:1) で精製した後、酢酸エチルとn-ヘキサンの 混合溶媒から結晶化、次いでエタノールと水の混合溶媒 から再結晶して、5-メチル-2-トリフルオロメチル -4'-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1 H -ピラゾール-1-イル] フラン-3-カルボキサニリ ド(2.13g) を無色針状晶として得た。

【0035】実施例10

実施例9と同様の方法で合成した6-クロロ-4'-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1 H-ピラゾ ール-1-イル] ニコチンアニリド (22mg)、モル ホリン (87mg)、炭酸カリウム (14mg) 及びイ ソペンチルアルコール (0.2 ml) の混合物を、100℃で3時間攪拌した。反応液に、モルホリン (44 mg) 、炭酸カリウム (14 mg) を加え、100℃で1時間攪拌した。反応液に水を加え、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を減圧下で澱縮し、得られた残渣をジクロロメタンに溶解した。このものにPS-isocyanate (Argonaut Technologies社製、1.64 mmol/g)を加え、過剰のモルホリンを反応させた後、不溶物を濾去した。濾液を減圧下で濃縮して、6-モルホリノ-4'-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]ニコチンアニリドを得た。

【0036】実施例11

実施例9と同様の方法で合成したメチル 6-(N-{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]フェニル}カルバモイル)ニコチナート(43mg)、1規定水酸化ナトリウム水溶液(1ml)及び1,4-ジオキサン(1ml)の混合物を、室温で1時間攪拌した。反応液に1規定塩酸を加えることにより、反応液の液性を酸性(pH2)にした後、減圧下で1,4-ジオキサンを留去した。析出した固体を濾取し、水で洗浄した後、減圧下で乾燥して、6-(N-{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]フェニル}カルバモイル)ニコチン酸を得た。

【0037】上記の実施例と同様にして後記表2~6に 示す化合物を得た。後記表1~6に実施例化合物の構造 式と物理化学的性状をそれぞれ示す。また、表7~12 に化学構造式を掲記する化合物は、適当な原料化合物を 用いて、前記実施例若しくは製造法に記載の方法とほぼ 同様にして、又は、それらに当業者に自明の若干の変法 を適用して、容易に製造される。表中以下の略号は、E x:実施例; Sy:製造法(数字は前記実施例の番号を 示し、当該化合物をこの前記実施例と同様の方法により 製造した事を示す。); Dat:物理化学的性状 (F:FAB-MS (M+H)⁺; M:融点[℃]; (d):分解; N1:NMR(D MSO-d6, TMS内部標準) の特徴的ピーク δ ppm; H1:下 記HPLC条件1でのHPLC上の保持時間[分]; H2:下記HP LC条件2でのHPLC上の保持時間[分]); TFA: トリフルオ ロ酢酸 : 及びCo: 化合物番号を、それぞれ示す。 HPLC条件1:カラム:Wakosil-II 5C18AR, 4.6x30mm、 検出波長:254nm、カラム温度:35℃、流速:4.0mL/mi n、溶離液:5mM TFAメタノール溶液/5mM TFA水溶液=10 /90 <Omin> -100/0 <7.5min:直線勾配> -100/0 <8.0min

HPLC条件 2:カラム: Wakosil-II 5C18AR, 2.0x30mm、 検出波長:254nm、カラム温度:35℃、流速:1.2mL/mi n、容離液:5mM TFAメタノール溶液/5mM TFA水溶液=10 /90 <0min> -100/0 <7.5min:直線勾配> -100/0 <8.0min >-

Ex	R	Dat	Ex	R	Dat
1	C, o	H1:4.83 F:442	7	CL S	M:136-138; N1:7.25(1H, d, J=5.3 Hz), 7.96(1H, d, J=4.9Hz)
2	₽\$	H1:4.92 特丽2 c F:406 [数1]	o 8 2	S 6 3 5 8 Me	H1:4.92 F:420
3	Me No Me	M:181-183; N1:2.36(3H, s), 2.58 (3H, s)	9	Me O CF3	M:148-150; N1:2.42(3H, s)
4	NH NH	H1:5.39 F:457	10	N	H1:4.35 F:486
5	· HCl	M:170-172; N1:8.19(2H, d, J=5.9 Hz)	11	COOH	H1:5.18 F:445
6	Me N Cl	M:162-163; N1:7.44(1H, d, J=7.8 Hz), 8.02(1H, d, J=7.9Hz)			
	2 3 4	2 3 Me NO Me 4 F NH 5 NH CI	2 H1.4.92 F:406 3 Me N M:181-183; N1:2.36(3H, s), 2.58 (3H, s) 4 F H1:5.39 F:457 5 N M:170-172; N1:8.19(2H, d, J=5.9 Hz) 6 Me M:162-163; N1:7.44(1H, d, J=7.8 Hz), 8.02(1H, d,	2 H164.92 RR2 0 82 F:406 [X1] 3 Me N M:181-183; N1:2.36(3H, s), 2.58 (3H, s) 4 F H1:5.39 F:457 5 N M:170-172; N1:8.19(2H, d, J=5.9 Hz) 6 Me M:162-163; N1:7.44(1H, d, J=7.8 Hz), 8.02(1H, d, J=7.9Hz)	2

EX	Эу	K	Dat	Ex 5		K	Dar
12	9	Br Br	M:133-135; N1:7.67(1H, s)	23	5	\square	H1:4.49 F:390
13	5	Lo.	M:212-213; N1:7.01-7.03(1H, m), 7.81-7. 84(2H, m), 8.43-8.44 (1H, m)	24	7	N=N S	H1:4.40 F:408
14	9	CI	M:154-157; N1:7.60(1H, dd, J=7.9, 4.9H z), 8.15(1H, dd, J=7.8, 2. 0Hz),8.57 (1H, dd, J=4.9, 1.9Hz)	25	7	2 ⁿ	H1:4.37 F:391
15	9	Cl	M:189-190; N1:7.90(1H, dd, J=4.9, 1.5H z), 8.03(1H, d, J=1.0Hz), 8.65 (1H, d, J=5.8Hz)	26	9		H1:5.20 F:440
16	6	Bran	M:169-170; N1:8.58(1H, t, J=2.0Hz), 8.9 4(1H, d, J=2.0Hz), 59.09 (1H, d, J=1.9Hz)	27	9		H1:4.12 F:418
17	5		H1:4.18 F:451	28	5	Me	H1:3.72 F:415
18	9	HS_N	H1:5.14 F:433	29	9		H1:5.22 F:468
19	9	\(\text{N}\)	H1:3.93 F:439	30	9	OH	H1:5.10 F:467
20	9	N SMe	M:169-170; N1:7.29(1H, dd, J=7.8, 4.9H z), 7.98(1H, dd, J=7.8, 1. 5Hz),8.62 (1H, dd, J=4.9, 1.5Hz)	31	9	CI	H1:4.11 F:451
21	5	\$\sqrt{s}	H1:4.99 F:406	32	5	N _H	H1:5.06 F:439
22	6	SN	H1:5.21 F:483	33	9	H	H1:4.11 F:440

Ex	Sy	K	Dat	ŁX	Sy	K	Dat	ĽX	Эу	K	Dai
34	6	√S _{Br}	H1:5.58	42	9	Br	H1:4.95	50	9		H1:3.85
			F:484				F:468			MH	F:439
35	6	Me	H1:6.53	43	9		H1:5.51	51	9	H	H1:4.85
			F:619			N	F:451			N N	F:434
		Br									
36	6	НО	H1:4.26	44	6	Me	H1:4.28	52	6	NO ₂	H1:4.93
			F:416			Me	F:417			H H	F:434
37	9	Et N N Me	H1:5.61	45	9	特開2000-256	H1:5.52	53	6	H N-N	H1:4.60
	:		F:510				F:451			NO ₂	F:435
38	6	Me	H1:5.04	46	9		H1:4.48	54	6	Me	H1:5.40
		S 0	F:448			OH OH	F:417			Me	F:418
39	6	Me	H1:5.02	47	9		H1:3.45	55	6	N Me	H1:5.03
		Me	F:435				F:415			N	F:416
40	9	27	H1:2.98	48	9	~\s\	H1:4.76	56	9		H1:4.34
		Me	F:404			"	F:420			N W	F:484
41	9	Cl	H1:4.80	49	4		H1:4.69	57	9	H N_	H1:4.84
		∕∕N	F:435			N H	F:389				F:453

[0041]

EX	Эу	K	Dat	ĽХ	Эу	K	Dat	СX	Эу	л	บัสเ
58	6	OH	H1:4.55 F:498	67	5	Me	H1:5.47 F:460	76	10	MeN N-Me	H1:3.81 F:527
59	4	H	H1:5.12 F:439	68	5	NO ₂	H1:4.70 F:435	77	10		H1:4.94 F:482
60	5	N Me	H1:5.58 F:453	69	5		H1:5.20 F:466	78	10	Me N Me	H1:4.51 F:486
61	4	X Me	H1:6.04 F:460	70	4	†	H1:5.01 F:468	79	10	0 2 2 2	H1:5.12 F:502
62	6		H1:5.43 F:493	71	4	OMe N H	H1:5.28 F:469	80	10	FI NEZ	H1:4.83 F:544
63	6	Me	H1:5.98 F:481	72	5		H1:4.70 F:451	81	10	ZZ ZZ	H1:3.66 F:470
64	4	OH	H1:4.44 F:417	73	6	CL S	H1:5.94 F:490	82	10	N N	H1:4.27 F:484
65	6		H1:5.30 F:508	74	4	HO_N_SH	H1:480 F:450				
66	6	Me	H1:5.70 F:558	75	6	HO OMe	H1:5.85 F:476			·	

[0042] [25]

EX	Зу	K	บลเ	£x	Sy	IK.	บลเ	ĽХ	Э	K	Dat
83	7	N-Me NO ₂	H1:4.53 F:449	92	6	F	H1:5.08 F:418	101	7	CI	H1:6.08 F:514
84	7		H1:5.24 F:484	93	6	l _o	H1:4.51 F:418	102	7	5	H1:5.20 F:458
85	7	N NO ₂	H1:5.46 F:484	94	6	Me	H1:4.58 F:405	103	3	Me	H1:4.98 F:515
86	3	O Me	H145.66 F:480	95	6	特開200年0563	∍H1:5.27 F:456	104	3	Me N N Cl Me	H1:4.96 F:503
87	6	\bigcap_{N}	H1:3.26 F:415	96	9	CI N SMe	H2:5.94 F:482	105	6	OMe	H1:5.39 F:470
88	6	√ ,—○, CT ₃	H1:5.86 F:534	97	9	COOMe	H2:5.89 F:459	106	6	√N OH	H1:4.39 F:417
89	6	SMe N	H1:3.78 F:433	98	9	OH CI	H2:6.58 F:535	107	6	NO ₂	H1:4.94 F:451
90	6	N	H1:3.67 F:427	99	9	Me N	H2:4.48 F:454	108	6	l _s	H1:4.86 F:434
91	9	CI	H2:5.95 F:435	100	9	CI	H2:6.15 F:465	109	6	CI	H1:5.44 F:469

[0043] [表6]

Łx	Зу	K	Dat	ŁX	эу	K	บลเ	LX	Эу	K	บัสเ
110	9	OH CF ₃	H2:6.53 F:535	118	9	₩,	H2:6.20 F:480	126	9	NS CI	H2:6.09 F:475
111	9	O H	H2:4.87 F:498	119	9	I Lyo	H2:5.62 F:485	127	9	OH OCF,	H2:6.58 F:551
112	9	Me	H2:4.72 F:415	120	9	Me N N Me	H2:5.52 F:418	128	10		H1:4.44 F:482
113	10		H1:4.64 F:486	121	10	N NEt ₂ 特開2000-256	H1:4.56 F:472	129	10		H1:5.03 F:532
114	10	NEt ₂	H1:4.86 F:472	122	10	EIN NEI2	H1:4.08 F:544	130	10	Me N N N N N	H1:4.81 F:527
115	10	N EtN Me	H1:4.74 F:486	123	10		H1:4.87 F:484	131	10	N HMe	H1:3.65 F:513
116	10	N N	H1:4.02 F:470	124	10	Z Z e	H1:5.16 F:498	132	10		H1:4.78 F:502
117	10		H1:5.48 F:532	125	10	N N Me	H1:3.84 F:513	133	10	Me N	H1:4.64 F:498

[0044]

【表7】

$$F_3C$$
 CF_3

Co	R	Co	R	Co	R	Со	R
1	Me No Me	10	NO Me	19	CC F	28	Et N NEt2
2		11	CI_N_SMe	20	Me N N Me	29	
3	Me O CF ₃	12		21	N NEt ₂	30	Me N N NMe
4	Me N Cl	13		#200 22	Et-N NEt ₂	31	
5		14	Me	23	S CI	32	
6	N N	15	N N Me	24	Z Z Me	33	₩° CN° CN° CN° CN° CN° CN° CN° CN° CN° CN
7	Br	16	NEt ₂	25	N SMe	34	H N N
8	N _{CI}	17	Me N Me N	26			
9	Cl Cl	18		27	Me N		

[0045]

【表8】

$$F_3C$$
 CF_3
 N
 O
 O
 O
 O

C	R	Co	R	Co	R	Co	R
35	Me NO Me	44	NO Me	53	COF F	62	Ft N NEt ₂
36		45	Cl N SMe	54	Me N N Me	63	
37	Me O CF ₃	46	CI	55	N NEt ₂	64	Me N N NMe
38	Me N Cl	47	∜R2 C	56	Er N NEt ₂	65	
39	, Co	48	Me	57	NS CI	66	
40		49	N N Me	58	N N Me	67	N _o
41	Br	50	NEt ₂	59	N SMe	68	H N
42	N _{CI}	51	Me N Me	60		69	CL X
43	N _{Cl}	52		61	Me N	70	Br Br

[0046]

$$F_3C$$
 Me
 N
 O
 R

Co	R	Co	R	Co	R	Co	R
71	Me NO Me	80	NO Me	89	√0×F 0×F	98	Et NEt2
72		81	CI_N_SMe	90	Me N N Me	99	
73	Me O CF ₃	82	CI	91	N NEt ₂	100	Me N N NMe
74	Me N Cl	83	N CI	²⁰⁰⁰ 92	Et N NEt ₂	101	
75	Ç	84	N Me	93	NS CI	102	
76		85	N N Me	94	N N Me	103	No.
77	Br	86	NEt ₂	95	N SMe	104	₩ N
78	N _C CI	87	Me N Me	96	NN	105	CL
79	CI	88		97	N Me	106	Br

Co	R	Co	R	Co	R	Co	R
107	Me_NO Me	116	NO Me	125	/ 0 F	134	Et NEt NEt
108		117	Cl N SMe	126	Me N N Me	135	
109	Me CF ₃	118	CI	127	NEt ₂	136	Me N NMe
110	Me N Cl	119	(19) NCI #7	Ť28	Er N NEt2	137	SN S
111	,Co	120	N Me	129	NS CI CI	138	
112		121	N N Me	130	X X Me	139	₩ ₀
113	\nearrow Br	122	NEt ₂	131	N SMe	140	H N
114	N Cl	123	Me N Me	132			
115	CI	124		133	N Me		

[0048]

Co	R	Co	R	Co	R	Co	R
141	L'N	152		163	Me N Me	174	Me N
142	N _N Me	153	CI	164	Q N Me	175	SMe N
143	Me	154	cr	165	CC Z	176	NEI ₂
144	Me N N Me	155)	CF ₃ O Me	0 0 - 2	N	177	NH ₂
145	CI	156	NMe ₂	167	NH ₂	178	Ft NH ₂
146	\bigcirc	157	Me N N H	168	Me N N NMe ₂	179	PL NHE
147	N _{NMe₂}	158	NH ₁	169	N NMe ₂	180	H NH ₂
148	NMe ₂	159	Me N N NH ₂	170	N N Me	181	NH ₂
149	H NNE ₁₂	160	N N SMe	171	Me	182	Me N NE
150	N Cl	161	NN	172	Me N H	183	Me N NH
151		162		173	Me	184	CI

[0049]

$$F_3C$$
 CF_3
 K
 CF_3

Co	R	Co	R	Co	R	Co	R
185	CL	195	Me Me	205	NH	215	Me N Me
186	Me	196	Br	206	H N NMe	216	N N Me
187	Me	197	N NEt ₂	207	NE ₂	217	NEt ₂ N-N
188	N (21)	198	NH N	208 2 5 6 3	Н	218	NNEt ₂
189	NMe	199	Me Me	209	Me N	219	
190	N NEt2	200	Ei NEi ₂	210	N O Me	220	
191	NMe	201	CN CNH	211	N Me	221	N _F
192	NEt ₂	202	NNH ₂	212	SBr	222	Me
193	N NMe ₂	203	NEi,	213	N		
194	EI NEI2	204	H N NMe	214	N		

フロントページの続き

(51) Int. Cl.7		运列2 号	Fi		テーマニード(な考)
A 6 1 K	31/415	613	A 6 1 K 31/415	613	
	31/42	602	31/42	602	
	31/425	602	31/425	602	
	31/435	605	31/435	605	

	4	606				606		
	31/44			31/4	4			
	01/115	6 1 3		- 4		6 1 3		
	31/445	601		31/4	45	601		
	01 /45	6 1 5		/-	_	6 1 5		
	31/47	603		31/4	7	603		
	01/405	605		a. /.		605		
	31/495	603		31/4	95	603		
	21 /505	605		01/5	.=	605		
	31/505	601		31/5		601		
	31/535	606		31/5		606		
	31/54	601		31/5		601		
	31/55	601		31/5	5	601		
C 0 7 D	231/12	602		0 0 7 D 001 /1	0	602		
COTE				C 0 7 D 231/1		E		
	231/16 401/12			231/1				
	401/12			401/1				
	403/12			401/1 403/1				
	405/12			•				
	409/12			405/1 409/1				
	409/14			409/1				
	413/14		·	413/1				
	417/12			417/1				
	417/14			417/1				
	471/04	106		471/0		106C		
	1.1,01	114		111/0	1	1 1 4 A		
						1 1 4 11		
(72)発明者	岡本 芳典			F ターム (参考)	4C063 AA01	AAO3 AAO5	RRO1 RR	02
(:-/ /= //-	茨城県つくば市	7御幸が丘21	山之内製薬株	1 / 2 (2)		CC22 CC26		
	式会社内					CC51 CC57		
(72)発明者	米徳 康博					CC75 CC76		
	茨城県つくば市	7御幸が丘21	山之内製薬株			CC92 CC94		
	式会社内					DD11 DD14		
(72)発明者	内藤 良					DD29 DD51		
	茨城県つくば市	7御幸が丘21	山之内製薬株			DD81 EE01		
•	式会社内				4C065 AA01	AAO4 BBO5	BB09 CC0	01
(72)発明者	石川 淳				DD02	EE02 HH01	1102 110)4
	茨城県つくば市	5御幸が丘21	山之内製薬株			KKO4 LLO1		
	式会社内				4C086 AA01	AAO2 AAO3	BC36 BC3	39
(72)発明者	竹内 誠				BC41	BC42 BC48	BC54 BC6	30
	茨城県つくば市	河幸が丘21	山之内製薬株		BC62	BC67 BC69	BC71 BC7	73
	式会社内				BC75	BC79 BC82	BC85 BC8	38
					CB05	CB09 GA02	GAO4 GAO)7
					GA08	GA09 GA10	GA12 MAC)1
					MAO4	NA14 ZA15	ZA36 ZA4	10
					ZA45	ZA59 ZA66	ZA68 ZA7	′ 5
					ZA81	ZA89 ZA96	ZBO2 ZBO)5
	•				ZB08	ZB11 ZB13	ZB21 ZB2	26
					ZC50	ZC54		